

## لیزر گاز کربنیک پالسی TEA با مدار تحریک کننده تمام نیمه هادی

منصور زند، سعید امین نعیمی، بختیار کیا و رضا نشاطی

پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، انتهای خیابان کارگر شمالی، تهران، ایران

چکیده - در این مقاله پژوهشی، ضمن معرفی اصول عملکرد کلید های مغناطیسی، یک دستگاه لیزر فشار آتمسفری گاز کربنیک را باستفاده از سه طبقه متراکم کننده مغناطیسی و ترانسفورماتور پالس و کلید تریستوری، راه اندازی کرده و نتیجه را با شرایط تحریک مدار مدولاتور تایروترونی مقایسه شد. با این پژوهش جایگزینی مدار تحریک کننده تمام نیمه هادی بجای تایروترون کاملا امکان پذیر می نماید.

کلید واژه - لیزر گاز کربنیک، لیزر تپی، فشار آتمسفر، کلید نیمه هادی، متراکم کننده پالس مغناطیسی

## TEA CO<sub>2</sub> Laser by An all-solid-state exciter

Mansour Zand, Saeed Amin Naeimi, Bakhtiar Kia and Reza Neshati

Laser and Optics Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, IRAN

Abstract- In this research paper will be introduced the practice of magnetic switches for a TEA CO<sub>2</sub> Laser, by using of three stage magnetic pulse compressor, pulse transformer and thyristor switches and then was compared with thyratron modulator. It was concluded that using of semiconductor circuit will be possible instead of thyratron modulator.

Keywords: CO<sub>2</sub> laser, Magnetic Pulse Compressor (MPC), Semiconductor switch, TEA CO<sub>2</sub> laser.

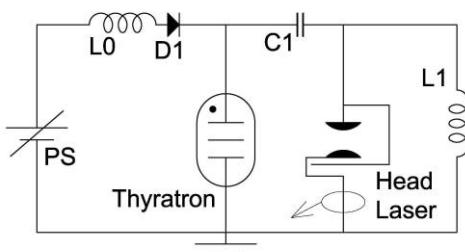
سطح دیگر فیبر مدار چاپی قرار دارد. الکترود پیش یونش از نظر الکتریکی با آند هم پتانسیل می‌باشد. آند از جنس آلمینیوم به ابعاد  $50 \times 352$  میلی‌متر و در فاصله  $10$  میلی‌متری از کاتد قرار دارد.



شکل ۱- نمایی از طرح مدار جایی به عنوان الکترود

محفظه لیزر از یک استوانه آهنی به قطر  $35$  و طول  $60$  سانتی‌متر ساخته شده است، که بر روی آن دو دریچه جهت عبور پرتو لیزر و یک دریچه جهت بررسی تخلیه الکتریکی تعییه شده است. کاواک لیزر به طول  $62$  سانتی‌متر و از دو آینه با قطر  $5$  سانتی‌متر، یکی تمام بازتاب مقعر در عقب از جنس مس با پوشش طلا و شعاع انحنای  $4$  متر و دیگری در جلو، تخت و از جنس زینک سلناید، با پوشش  $80$  درصد بازتاب، تشکیل شده است.

نسبت مخلوط گازی مورد استفاده  $3, 5, 12$  به ترتیب برای گازکربنیک، نیتروژن و هلیوم می‌باشد. ابتدا لیزر با استفاده از یک منبع ولتاژ مستقیم و یک تایروترون مطابق با مدار شکل ۲ مورد تحریک قرار گرفت. منبع ولتاژ PS از طریق خودالقاء  $L_0$  و دیود  $D_1$ ، حافظ  $C_1$  با ظرفیت  $8/1$  نانو فاراد را پر می‌کند. خودالقاء  $L_1$  مسیر پرشدن حافظ را مهیا می‌نماید. انرژی حافظ  $C_1$  از طریق تایروترون هم‌زمان بر روی آند و صفحه پیش یونش اعمال شده و پس از تولید کرونای سطحی در کاتد باعث کاهش امپدانس ناحیه فعال شده و تخلیه الکتریکی رخ می‌دهد.



شکل ۲- مدار الکتریکی لیزر با تایروترون

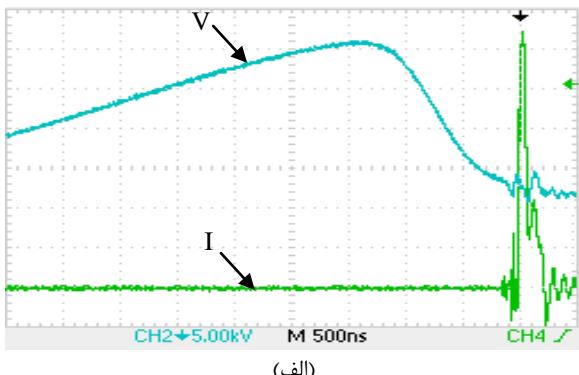
## ۱- مقدمه

کاربردهای متنوعی برای لیزر گازکربنیک پالسی عرضی فشار آتمسفری تکرار بالا، به لحاظ داشتن توان لحظه‌ای و انرژی بالا در هر تپ، در علوم و صنایع مختلف وجود دارد، برای مثال می‌توان به کاربردهای آن به عنوان ابزاری جهت حکاکی و علامت‌زنی، گداخت، شتاب ذرات و لیدار لیزری اشاره کرد. مشکل اصلی در این گونه لیزرهای، ایجاد پیش یونش در محیط گازی و در فشار آتمسفر، قبل از تخلیه اصلی می‌باشد در این رابطه می‌توان به بعضی از روش‌های استفاده شده، مثل آرایه جرقه‌های مولد پرتو فرایندهای [۱]، ایجاد کرونا [۲]، و روش‌های دیگر، اشاره کرد.

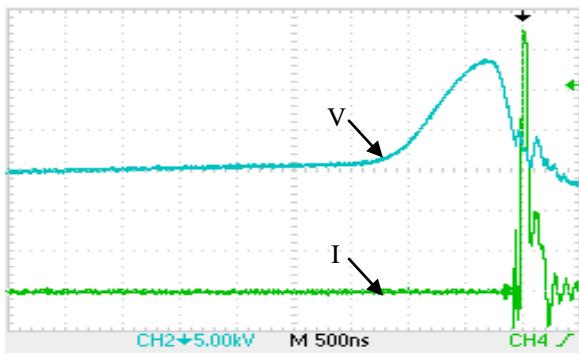
روش متداول در مدارات مورد استفاده جهت اعمال تپ ولتاژ، به کارگیری تحریک کننده با استفاده از تایروترون است، تایروترون‌ها کلیدهای سریع و دارای قابلیت کار در ولتاژ بالا و در نرخ تکرار زیاد می‌باشند. ولی نقطه ضعف آنها، عمر محدود و قیمت بالا و بلحاظ برخورداری از تکنولوژی بالا، مشکلات تهیه آنها در ایران است. استفاده از کلیدهای نیمه‌هادی، بسیار با اطمینان بوده و دارای طول عمر بالا می‌باشند. ضعف کلیدهای نیمه‌هادی در مقایسه با تایروترون‌ها در سرعت کم کلیدزنی و ولتاژ پائین کارکرد آنها می‌باشد. این ضعف با ترکیب آن با ترانسفورماتور پالس جهت افزایش ولتاژ و متراکم کننده‌های مغناطیسی پالس جهت کاهش زمان کلیدزنی، برطرف می‌گردد [۳]. در طرح ارائه شده با استفاده از کلید تریستور، ترانسفورماتور پالس و سه مرحله متراکم سازی، با استفاده از مواد مغناطیسی اشیاع پذیر، پالس ولتاژ با پهنهای کمتر از  $300$  نانو ثانیه به الکترودهای لیزر اعمال می‌گردد.

## ۲- ساختار لیزر

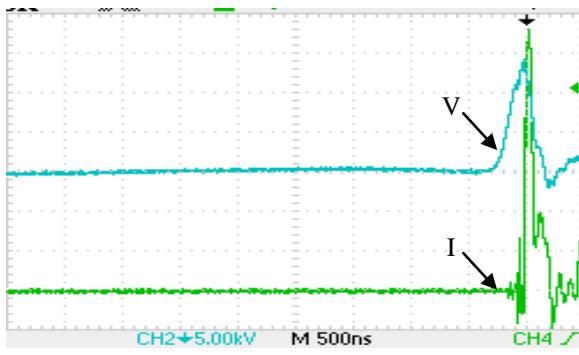
این لیزر با استفاده از پیش یونش کرونای سطحی از طریق مدار چاپی [۴] طراحی شده است. الکترودهای کاتد و پیش یونش بر روی یک قطعه فیبر دو رو مس مدار چاپی از جنس فایبر گلاس با ضخامت  $1/35$  میلی‌متر به روش لیتوگرافی ساخته شده‌اند. الکترود کاتد بر روی یک سطح فیبر مدار چاپی با ابعاد  $40 \times 372$  میلی‌متر متکل از موزائیک‌هایی به ابعاد  $2 \times 1/4$  میلی‌متر که در مرکز آن یک دایره توخالی به قطر  $1/4$  میلی‌متر قرار دارد (شکل ۱)، و الکترود پیش یونش یک مستطیل به ابعاد  $40 \times 372$  میلی‌متر در



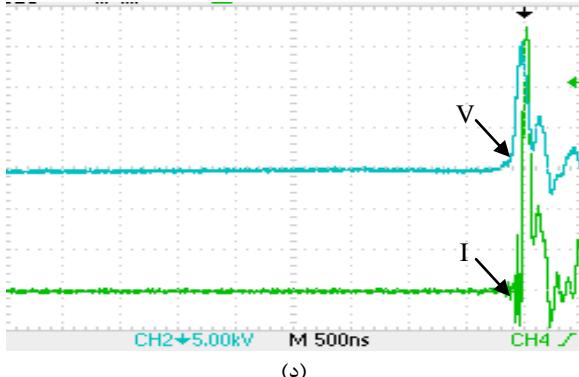
(الف)



(ب)



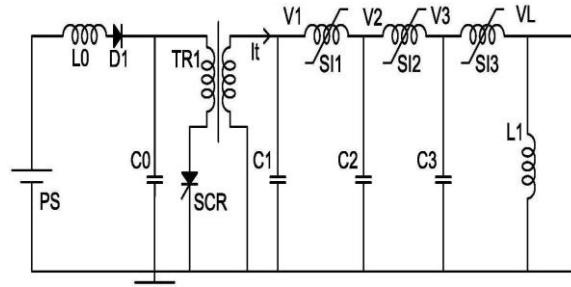
(ج)



(د)

شکل ۴- پالس ولتاژ شکل (الف) در نقطه  $V_1$  و شکل (ب) در نقطه  $V_2$  و شکل (ج) در نقطه  $V_3$  و شکل (د) در نقطه  $V_L$  از مدار شکل ۳ در مقایسه با هم و با مرجع فرارداش جریان عبوری از الکترودهای لیزر (هر واحد محور افقی ۵۰۰ نانوثانیه و محور عمودی برای ولتاژ ۵ کیلو ولت و برای جریان ۲۰۰ آمپر می‌باشد)

در مرحله بعد الکترودهای لیزر به تحریک کننده نیمه‌هادی متصل گردید. شکل ۳ شمای این مدار را نشان می‌دهد.



شکل ۳- مدار تمام نیمه‌هادی تحریک کننده

که در آن  $C_0 = 4 \mu\text{F}$  و  $C_1 = C_2 = C_3 = 8 \text{nF}$  میکرو فاراد و  $L_1 = 120 \mu\text{H}$  میکرو هانری می‌باشند. تریستور مورد استفاده به شماره Tb133-250-12-EE مدل TR1 با شش دور سیم ۲/۵ در اولیه و ۱۲۰ در ثانویه می‌باشد.  $SI_1$  از یازده هسته فریتی به ابعاد  $80 \times 125 \times 12 \text{ mm}$  با ۳۰ دور سیم،  $SI_2$  از چهار هسته فریتی به ابعاد  $60 \times 140 \times 100 \text{ mm}$  با ۸ دور سیم و  $SI_3$  از هجده هسته فریتی به ابعاد  $14 \times 25 \times 12 \text{ mm}$  با یک دور سیم ساخته شده‌اند. محاسبات انجام شده بر مبنای رابطه ۱ می‌باشد [۳].

$$\phi = \frac{1}{N_t} \int_0^{T_{sat}} V(t) dt = \Delta B A_m \quad (1)$$

که در آن  $\phi$  شار مغناطیسی،  $N_t$  تعداد دور سیم پیچ اطراف ماده‌ی مغناطیسی،  $V(t)$  ولتاژ اعمال شده در سیم پیچ،  $\Delta B$  تغییرات دانسیته‌ی شار مغناطیسی و  $A_m$  سطح مقطع ماده‌ی مغناطیسی است. شکل ۴ پالس ولتاژ را در نقاط  $V_1$  و  $V_2$  و  $V_3$  و  $V_L$  مشخص شده در مدار شکل ۳ را نشان می‌دهد.

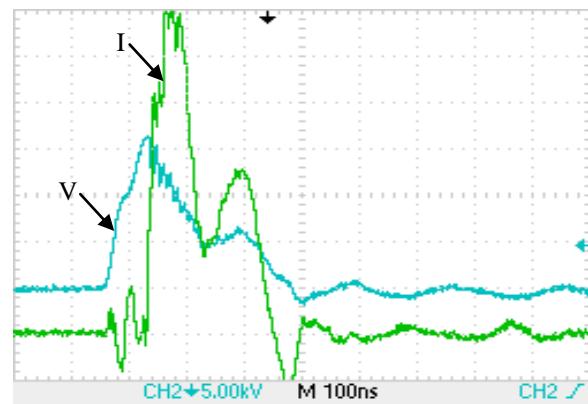
قابل ذکر است که جریان عبوری از الکترود های لیزر به عنوان مرجع زمانی در تمامی این شکل‌ها دیده می‌شود. شکل ۵ جزئیات تپ ولتاژ و جریان اعمال شده به الکترودهای لیزر را نشان می‌دهد، پیک جریان در حدود ۱/۴ کیلو آمپر اندازه گیری شده است.

### ۳- نتیجه‌گیری

در این پژوهش نشان داده شد که، با ترکیب سه تائی کلید نیمه‌هادی و ترانسفورماتورهای تپ ولتاژ و متراکم کننده‌های مغناطیسی، و جایگزینی آن به جای قطعات پیچیده‌ای مانند تایروترون، بدون تغییر محسوسی در توان خروجی لیزر، می‌توان وابستگی به این قطعات را، نه تنها در این نوع لیزر بلکه در سایر لیزرهای گازی تپی، از بین برد.

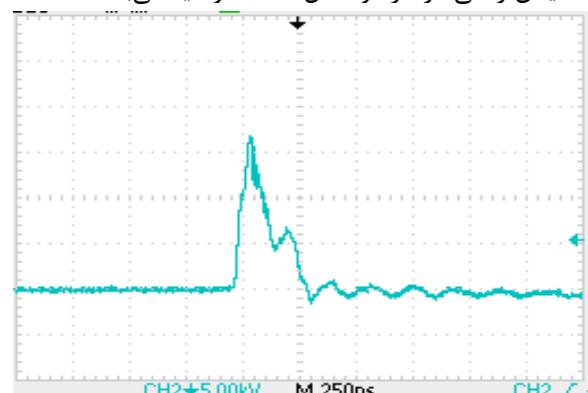
### مراجع

- [1] Seguin H., *Photoinitiated and Photo sustained Laser*, Appl. Phys. Lett. L 21pp. 414-416, 1972.
- [2] Fahlen T.S., *Efficient Quarter Joule KrF Laser with Corona Preionization*, IEEE J. Quantum Electron., QE-15, pp. 311-312, 1979.
- [3] Nunnally W.C., *Magnetic Switches and Circuits*, Los Alamos National Laboratory, 1982
- [۴] عطاملک قربانزاده و همکاران، "لیزر گازکریستیک پالسی TEA با انرژی ۱/۵ ژول و با پیش‌یونش پلاسمای سطحی بروی کاتد" شماره ۱۰۳۵، شانزدهمین کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، ۱۳۸۸

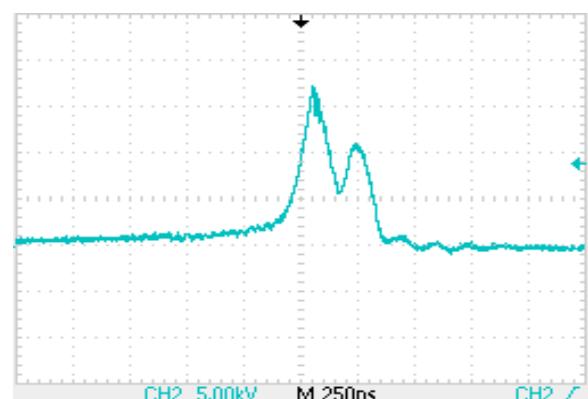


شکل ۵- تپ جریان (I) و ولتاژ (V) (عملال شده به لیزر) (هر واحد محور افقی ۱۰۰ نانوثانیه و محور عمودی ۵ کیلو ولت و برای جریان ۲۰۰ آمپر می‌باشد)

در مقایسه‌ای بین تپ ولتاژهای تولید شده توسط تحریک کننده تایروترونی (شکل ۶) و تحریک کننده تمام نیمه‌هادی (شکل ۷)، مشاهده می‌شود که نسبتاً مشابه به هم هستند. (مقیاس زمانی در هر دو شکل ۲۵۰ نانوثانیه می‌باشد)



شکل ۶- تپ ولتاژ اعمال شده به لیزر با استفاده از تایروترون



شکل ۷- تپ ولتاژ اعمال شده به لیزر با استفاده از تحریک کننده تمام نیمه‌هادی (هر واحد محور افقی ۲۵۰ نانوثانیه و محور عمودی ۵ کیلو ولت می‌باشد)